

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第159回委員会議事録

1. 日 時： 平成18年10月13日（金）13：00～13：10

2. 場 所： 東京 弘済会館 （東京都千代田区麴町5-1）

3. 出席者：38名（順不同，敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：小野木克明（名古屋大学），大杉 健（ジャパンエナジー），轡 義則（住友化学），小西信彰（代理：小田信二，横河電機），鈴木 剛（代理：小原 進，東洋エンジニアリング），高田晴夫（三菱化学エンジニアリング），山田 明（三井化学），柘植義文（九州大学），野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学），橋本芳宏（名古屋工業大学），平尾雅彦（東京大学），淵野哲郎（東京工業大学），山下善之（東北大学），加納 学（京都大学），梅田富雄（青山学院大学），北島禎二（東京農工大学），栗本英和（名古屋大学），小木曾公尚（奈良先端科学技術大学院大学），島田行恭（労働安全衛生総合研究所），殿村 修（京都大学），矢瀧智之（名古屋大学），吉田雅俊（東北大学），坂本英幸（横河電機），重政 隆（東芝三菱電機産業システム），西野由高（日立製作所），一津屋茂（三井化学），山崎克彦（カネカ），関 宏也（東京工業大学），杉山弘和（スイス連邦工科大），樋口文孝（出光興産），栗原久光（出光興産），大田原健太郎（クレハエンジニアリング），森 正美（オムロン），川村継夫（オメガシミュレーション），澤野 研（クオリカプス），南波良行（ジャパンエナジー），仲 勇治（東京工業大学）

4. 委員会

1) 次回以降の研究会の案内

第4回研究会 平成18年12月15日（金）名古屋@メルパルク名古屋 テーマ：プロセス制御

第5回研究会 平成18年2月9日（金）東京@弘済会館 テーマ：未定

2) 開催予定の学会案内

DYCOPS2007@メキシコ（平成19年6月6-8日）

以上